PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-096048

(43)Date of publication of application: 04.04.2000

(51)Int.CI.

CO9K 11/79 CO9K 11/08

(21)Application number: 10-303151

(21)Application numb

. 10 00010

(71)Applicant : KASEI OPTONIX CO LTD

(22)Date of filing:

18.09.1998

(72)Inventor: KYO INSAN

IGNATIUS ULETTO LENGORO

OKUYAMA KIKUO BOKU SHOHIN

(54) PRODUCTION OF TERBIUM-ACTIVATED YTTRIUM SILICATE FLUORESCENT SUBSTANCE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a terbium-activated fluorescent substance of a rare earth silicic acid salt, having narrow particle size distribution, hardly including agglomerate thereof, having a highly pure, uniform and homogeneous chemical composition, capable of forming a compact highly luminescent fluorescent film, and manifesting excellent luminescent characteristics.

SOLUTION: This method for producing the terbium-activated yttrium silicate fluorescent substance comprises a step for forming an aqueous solution containing terbium, silicon and yttrium, introducing the liquid drop comprising the aqueous solution into a thermally decomposing reactor with a career gas, and heating the obtained mixture to heat the mixture only for a retention time of 1 sec to 10 min at 1050–1700° C, or a step for introducing the liquid drop into the thermally decomposing reactor with the career gas and heating the obtained mixture to heat only for the retention time of 1 sec to 10 min at 600–1050° C, and a step for additionally reheating the obtained product for 1 sec to 24 hr at 1050–1350° C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-96048 (P2000-96048A)

(43)公開日 平成12年4月4日(2000.4.4)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C09K 11/79 11/08 CPR

C09K 11/79 11/08 CPR 4H001

В

審査請求 未請求 請求項の数10 書面 (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平10-303151

平成10年9月18日(1998.9.18)

(71) 出願人 390019976

化成オプトニクス株式会社

神奈川県小田原市成田1060番地

(72) 発明者 姜 允贊

大韓民国 済州道 南済州郡 安徳面 創

川理14-2

(72) 発明者 イグナティウス ウレット レンゴロ

広島県東広島市西条西本町28-6 サンス

クエア東広島720

(72)発明者 奥山 喜久夫

大阪府河内長野市美加の台2-21-15

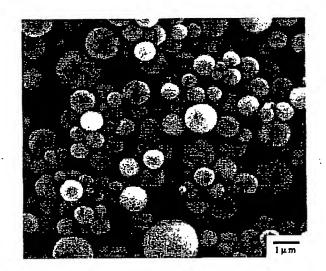
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 テルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法

(57)【要約】

【目的】粒度分布が狭く、凝集粒子が少なく、高純度で 化学組成が均一均質であって、緻密な高輝度蛍光膜を形 成することが可能な、優れた発光特性を示すテルビウム 付活希土類珪酸塩蛍光体を製造する方法を提供する。

【構成】テルビウム、珪素、イットリウムを含有する水 溶液を作成し、該水溶液からなる液滴をキャリアーガス により熱分解反応炉内に導入して1050~1700℃ の範囲内の温度で1秒間以上10分間以下の範囲内の滞 留時間だけ加熱する工程、または、キャリアーガスによ りこの液滴を熱分解反応炉内に導入して600~105 0℃の範囲内の温度で1秒間以上10分間以下の範囲内 の滞留時間だけ加熱する工程の後、更にこれを1050 ~1350℃の範囲内の温度で1秒間以上24時間以下 の範囲内の時間だけ再加熱する工程からなることを特徴 とするテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方 法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 イットリウム(Y)、珪素(Si)及び テルビウム(Tb)を含有する水溶液を作成し、該水溶液からなる液滴をキャリアーガスにより熱分解反応炉内に導入して1050~1700℃の範囲内の温度で1秒間以上10分間以下の範囲内の滞留時間だけ加熱する工程からなることを特徴とするテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【請求項2】 上記熱分解反応炉内での上記加熱温度が 1050~1350℃の範囲内の温度であることを特徴 10 とする請求項1に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【請求項3】 イットリウム(Y)、珪素(Si)及び テルビウム(Tb)を含有する水溶液を作成し、該水溶液からなる液滴をキャリアーガスにより熱分解反応炉内 に導入して600~950℃の範囲内の温度で1秒間以上10分間以下の範囲内の滞留時間だけ加熱する工程の後、更に1050~1350℃の範囲内の温度で1秒間以上24時間以下の範囲内の時間だけ再加熱する工程からなることを特徴とするテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【請求項4】 上記テルビウム(Tb)、珪素(Si)及びイットリウム(Y)を供給する原料として、それぞれ硝酸テルビウム、テトラエチルオルソシリケート及び硝酸イットリウムを用いることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【請求項5】 上記水溶液を作成する際の上記イットリウム (Y) と珪素 (Si) とテルビウム (Tb) との混合比が、 $1.8 \le (My+Mt) / Ms \le 2.2$ 及び $0.005 \le Mt / (My+Mt) \le 0.1$ で表す範囲内であることを特徴とする請求項 $1 \sim 4$ のいずれか一項に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。 {ここで、My、Mt 及びMs は、それぞれ、イットリウム (Y)、テルビウム (Tb) および珪素 (Si) のモル数を示す。}

【請求項6】 上記イットリウム (Y) とテルビウムとの混合比が、 $0.02 \le Mt/(My+Mt) \le 0.0$ 6で表す範囲内であることを特徴とする請求項5に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【請求項7】 上記水溶液内の上記イットリウム (Y) と珪素 (Si) とテルビウム (Tb) との溶質濃度 C が、(Tb) との溶質濃度 (Tb) との溶質濃度 (Tb) との溶質濃度 (Tb) との溶質濃度 (Tb) との溶質濃度 (Tb) というの含計のモル数の (Tb) の合計のモル数の (Tb) の合計のモル数の (Tb) の合計のモル数の (Tb) の合計。

【請求項8】 上記水溶液を液滴状にする工程が超音波を利用する噴霧方法であることを特徴とする請求項1~ 50

7のいずれか一項に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【請求項9】 上記キャリアガスとして酸化性ガスを使用することを特徴とする請求項1~8請求項1~7のいずれか一項に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【請求項10】上記キャリアガスとして空気を使用する ことを特徴とする請求項9に記載のテルビウム付活珪酸 イットリウム蛍光体の製造方法。

0 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、陰極線管、蛍光ランプ、プラズマディスプレーパネル(PDP)、及びフィールドエミッションディスプレー(FED)などに用いることが可能なテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法に関する。

[0002]

20

【従来の技術】陰極線管、蛍光ランプ、PDP、FEDなどに用いられる複合酸化物蛍光体は、従来、原料粉末を混合したものを坩堝などの焼成容器に入れた後、高温で長時間加熱することにより固相反応を起こさせ、それをボールミルなどで微粉砕することにより製造されてきた。

【0003】しかし、この方法で製造された蛍光体は不規則形状粒子が凝集した粉末からなっており、この蛍光体を上記用途に使用した場合には、塗布して得られる蛍光膜が不均質で充填密度の低いものとなるために発光特性が低かった。また、固相反応後のボールミルなどによる微粉砕処理中に蛍光体に物理的及び化学的な衝撃が加えられるために、粒子内や表面に欠陥が発生して発光強度が低下するという不都合があった。さらには、坩堝などの焼成容器に入れて高温で長時間加熱するために、坩堝からの不純物の混入による発光特性の低下が起こることや、原料粉末の粒度によっては固相反応が十分に進行せずに不純物相が混在して発光特性の低下を招くことがあった。また、高温で長時間加熱する際の消費エネルギーが大きいために、蛍光体の製造コストを高くしていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の問題 点を解決するためになされたものであり、粒度分布が狭く、凝集粒子が少なく、球状であるために、陰極線管、蛍光ランプ、PDP、FEDなどに用いる際に均質で緻密な高輝度蛍光膜を形成することが可能であり、しかも、高純度で化学組成が均一であるために発光特性の優れたテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体を安価に製造する方法を提供する。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は

(1) イットリウム (Y)、珪素 (Si) 及びテルビウ

3

ム(Tb)を含有する水溶液を作成し、該水溶液からなる液滴をキャリアーガスにより熱分解反応炉内に導入して1050~1700℃の範囲内の温度で1秒間以上10分間以下の範囲内の滞留時間だけ加熱する工程からなることを特徴とするテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

(2) 上記熱分解反応炉内での上記加熱温度が1050 ~1350℃の範囲内の温度であることを特徴とする上記(1) に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光 体の製造方法。

【0006】(3) イットリウム(Y)、珪素(Si)及びテルビウム(Tb)を含有する水溶液を作成し、該水溶液からなる液滴をキャリアーガスにより熱分解反応炉内に導入して600~950℃の範囲内の温度で1秒間以上10分間以下の範囲内の滞留時間だけ加熱する工程の後、更に1050~1350℃の範囲内の温度で1秒間以上24時間以下の範囲内の時間だけ再加熱する工程からなることを特徴とするテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

(4) 上記テルビウム (Tb)、珪素 (Si) 及びイットリウム (Y) を供給する原料として、硝酸テルビウム、テトラエチルオルソシリケート及び硝酸イットリウムをそれぞれ用いることを特徴とする上記 (1) ~

(3)のいずれかに記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【0007】(5)上記水溶液を作成する際の上記イットリウム(Y)と珪素(Si)とテルビウム(Tb)との混合比が、 $1.8 \le (My+Mt)/Ms \le 2.2$ 及び $0.005 \le Mt/(My+Mt) \le 0.1$ で表す範囲内であることを特徴とする上記(1)~(4)のいずれかに記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。{ccc, My, Mt 及びMs は、それぞれ、イットリウム(Y)、テルビウム(Tb)および珪素(Si)のモル数を示す。}

(6) 上記イットリウム (Y) とテルビウムとの混合比が、0.02 \leq Mt/(My+Mt) \leq 0.06で表す範囲内であることを特徴とする上記(5) に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【0008】 (7) 上記水溶液内の上記イットリウム (Y) と珪素 (Si) とテルビウム (Tb) との溶質濃 40 度 Cが、0.05 \leq C \leq 5の範囲内であることを特徴と する上記 (1) \sim (6) のいずれかに記載のテルビウム 付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。 $\{$ C \in C は、水溶液 $\}$ 1 $\}$ リットルに含有されるイットリウム

(Y)、珪素(Si)及びテルビウム(Tb)の合計の モル数の1/3である。)

(8) 上記水溶液を液滴状にする工程が超音波を利用する噴霧方法であることを特徴とする上記(1)~(7)のいずれかに記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

【0009】(9)上記キャリアガスとして酸化性ガス を使用することを特徴とする上記(1)~(8)のいず れかに記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の 製造方法。

(10)上記キャリアガスとして空気を使用することを 特徴とする上記(9)に記載のテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光体の製造方法。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を更に詳細に説明する。本発明の蛍光体の製造方法において、少なくともイットリウム(Y)、珪素(Si)及びテルビウム(Tb)を含有する水溶液を作成するために用いられる原料は、これらの元素を含有する塩や有機金属化合物など、水に可溶であり、しかも、酸化性雰囲気中で高温に加熱した際に酸化物に分解反応する原料ならば、いずれのものでも使用することができる。しかし、蛍光体の合成を容易にするためには、硝酸テルビウムやテトラエチルオルソシリケートや硝酸イットリウムなど加熱により容易に分解する原料が好ましい。また、良好な発光特性を得るためには、キラーセンターとなる鉄やニッケルなどの不純物元素の少ない原料が好ましい。

【0011】水溶液を作成する際のYとSiとTbの混合比を、 $1.8 \le (My+Mt) / Ms \le 2.2$ 及び $0.005 \le Mt / (My+Mt) \le 0.1$ で表す範囲内にすると、良い発光特性の蛍光体が得られる。ここで、My、Mt 及びMs は、それぞれY、Si 及びTb のモル数を示す。また、 $0.02 \le Mt / (My+Mt) \le 0.06$ とした場合には、さらに良い発光特性を示す蛍光体が得られる。

【0012】これらの原料を水に投入して攪拌して十分に溶解する。溶液内の上記各元素濃度は、所望の蛍光体粒子の直径に対する超音波噴霧等により形成される液滴の直径に従って調整される。すなわち、蛍光体粒子直径に対する液滴直径の比が大きければ、溶液内の溶質濃度を低くし、その比が小さければ溶質濃度を高く調整する。良好な蛍光体を合成するためには、水溶液内のY、Si及びTbの溶質濃度Cが、0.05≦C≦5の範囲内であることが好ましい。ここで、Cは、水溶液1リットルに含有されるY、Si及びTbの合計のモル数の1/3である。

【0013】水溶液中に少量のフラックスを添加すると 熱分解反応時に比較的低温度で短時間に結晶性の高い蛍 光体球状粒子が生成するので、予めフラックスを水溶液 中に溶解しておいても良い。

【0014】液滴の形成は、様々な噴霧方法により実施可能である。例えば、加圧空気で液体を吸い上げながら噴霧して $1\sim50\mu$ mの液滴を形成する方法、圧電結晶からの2MHz程度の超音波を利用して $4\sim10\mu$ mの液滴を形成する方法、穴径が $10\sim20\mu$ mのオリフィスが振動子により振動し、そこへ一定の速度で供給され

30

ている液体が振動数に応じて一定量ずつ穴から放出され 5~50μmの液滴を形成する方法、回転している円板 上に液を一定速度で落下させて遠心力によってその液か 520~100μmの液滴を形成する方法、液体表面に 高い電圧を引加して $0.5\sim10~\mu$ mの液滴を発生する 方法などが採用できる。陰極線管、蛍光ランプ、PD P、FEDなどに用いることが可能なサブミクロンから ミクロンオーダーの粒径の揃ったテルビウム付活珪酸イ ットリウム蛍光体の製造には、液滴径の比較的均一な4 ~10µmの液滴を形成できる超音波を利用する噴霧方 法が好ましい。

【0015】形成した液滴は、キャリアガスにより熱分 解反応炉内に導入されて加熱されることにより蛍光体粒 子となる。溶液の種類、キャリアガスの種類、キャリア ガス流量、熱分解反応炉内の温度など加熱速度に影響を 与える因子により、中空の球、ポーラス、中の詰まった 粒子、破砕された粒子などと生成する粒子の形態及び表 面状態が変化する。キャリアガスとしては、空気、酸 素、少量の酸素を含む窒素やアルゴンなどが使用できる が、良好な発光特性を得るためには、空気や酸素などの 酸化性ガスが好ましい。製造コストを下げるためには、 空気がより好ましい。

【0016】熱分解反応は、1050℃~1700℃の 範囲内の温度で行われる。熱分解反応温度が低すぎる と、結晶性が低い上にTbが結晶内に付活されないため に、発光特性が低くなる。一方、熱分解反応温度が高す ぎると、不要なエネルギーを消費する。また、高温での 熱分解反応は、色純度の悪い結晶相の析出を招くため、 1050℃~1350℃の範囲内の温度がより好まし いっ

【0017】熱分解反応は、1秒間以上10分間以下の 範囲内の滞留時間で行うのが好ましい。反応時間が短す ぎると、結晶性が低い上にTbが結晶内に付活されない ために、発光特性が低くなる。一方、反応時間が長すぎ ると、不要なエネルギーを消費する。

【0018】熱分解に際しては、先ず、比較的低温で熱 分解反応を行って所望の化学組成の球状前駆体粒子を得 た後に、更に比較的髙温でこれを再加熱処理しても良 く、このように2段階に分けて焼成を行い、その粒子の 結晶性を高めると同時にTbを結晶内に付活することで 発光特性の良好な球状蛍光体を得ることができる。この 目的のために、キャリアーガスにより液滴を熱分解反応 炉内に導入して600℃~1050℃の範囲内の温度で 1 秒間以上10分間以下の範囲内の滞留時間だけ加熱す る工程の後、更に1050~1350℃の範囲内の温度 で1秒間以上24時間以下の範囲内の時間だけ再加熱処 理する方が、発光特性の良好な球状蛍光体を得る上では より好ましい。この時、再加熱の温度が低すぎるかまた は時間が短すぎると、結晶性が低い上に T b が結晶内に 付活されないために、発光特性が低くなる。一方、温度 50 いて実施例1と同一の条件で254nm紫外線照射下で

が高すぎるか時間が長すぎると凝集粒子が多数生成する ために、蛍光膜を形成する際に緻密にならず、所望の発 光特性が得られない。また、温度が高すぎると望ましく ない発光を示す結晶相の割合が増加して、所望の発光特 性が得られない。

[0019]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明

(実施例1) 蛍光体の化学組成が (Yo. 96 Tb 0.04)2SiO5となるように硝酸イットリウム、 テトラエチルオルソシリケート及び硝酸テルビウムをそ れぞれ水に溶解し、少量の硝酸を添加して溶質濃度Cが 0.45の均質な溶液を作成した。この液を1.7MH zの振動子を有する超音波噴霧器に入れて液滴を形成 し、空気をキャリアガスとして使用して1200℃の温 度に保持した管状炉内にこの液滴を導入して5秒間熱分 解反応を行い蛍光体を得た。得られた蛍光体に Cu K a 線を照射して粉末X線回折パターンを調べたところ、良 好な結晶性を示した。また、この粒子の形状は、図1の 走査型電子顕微鏡写真に示すように表面が滑らかで粒径 の揃った球状であり、その平均粒径は1. 1μmだっ た。この蛍光体について254nm紫外線照射下での発 光スペクトルを測定したところ、波長538nmに観察 される主発光ピークの発光強度が918となり、良好な 緑色発光を示すことが分かった。

【0020】(実施例2)熱分解反応温度を1100℃ に変更した以外は実施例1と同一の条件で蛍光体を合成 した。得られた蛍光体は、良好な結晶性を示した。ま た、この粒子の形状は、粒径の揃った球状であり、その 平均粒径は1.1μmだった。この蛍光体について実施 30 例1と同一の条件で254nm紫外線照射下での発光ス ペクトルを測定したところ、波長538nmに観察され る主発光ピークの発光強度が810となり、良好な緑色 発光を示すことが分かった。

【0021】(実施例3) 蛍光体の化学組成が(Y o. 96 T b o. 04) 2 S i O 5 となるようにテトラ エチルオルソシリケート、硝酸イットリウムおよび硝酸 テルビウムを水に溶解し、少量の硝酸を添加して溶質濃 度CがO. 45の均質な溶液を作成した。この液を1. 7 MHzの振動子の超音波噴霧器に入れて液滴を形成 40 し、空気をキャリアガスとして使用して900℃の最高 温度に保持した管状炉内にこの液滴を導入して4秒間熱 分解反応を行い、前駆体粒子を合成した。この粒子をマ ッフル炉中に静置して大気中にて1200℃で5時間再 加熱して蛍光体を得た。得られた蛍光体の粉末X線回折 パターンを調べたところ図2の(1)に示すように良好 な結晶性を示した。また、この粒子の形状は、図3の走 査型電子顕微鏡写真に示すように粒径の揃った球状であ り、その平均粒径は1.1μmだった。この蛍光体につ 7

の発光スペクトルを測定したところ、波長538 nmに 観察される主発光ピークの発光強度が965となり良好 な緑色発光を示すことが分かった。

【0022】(比較例1)熱分解反応温度を900℃に変更した以外は実施例1と同一の条件で蛍光体を合成した。得られた蛍光体は、粒径の揃った球状であるものの、結晶性が低かった。この蛍光体について実施例1と同一の条件で254nm紫外線照射下での発光スペクトルを測定したところ、波長538nmに観察される主発光ピークの発光強度が425と低かった。

【0023】(比較例2)熱分解反応温度を800℃に変更した以外は実施例1と同一の条件で蛍光体を合成した。得られた蛍光体は、粒径の揃った球状であるものの、結晶性が低かった。この蛍光体について実施例1と同一の条件で254nm紫外線照射下での発光スペクトルを測定したところ、波長538nmに観察される主発光ピークの発光強度が37と低かった。

【0024】(比較例3) 再加熱温度を900℃に変更 した以外は実施例3と同一の条件で蛍光体を合成した。 得られた蛍光体は、粒径の揃った球状であるものの、図 20 2の(2)に示すように、結晶性が低かった。この蛍光 体について実施例1と同一の条件で254nm紫外線照 射下での発光スペクトルを測定したところ、波長538 nmに観察される主発光ピークの発光強度が326と低かった。

【0025】(比較例4)再加熱温度を1400℃に変更した以外は実施例3と同一の条件で蛍光体を合成した。得られた蛍光体の粉末X線回折パターンを調べたところ図2の(3)に示すように実施例3とは異なる結晶相が生成していた。また、この粒子の形状は、図4の走査型電子顕微鏡写真に示すように、粒子同士が強く融着した状態だった。

0 [0026]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 粒度分布が狭く、凝集粒子が少なく、球状であるため に、陰極線管、蛍光ランプ、PDP、FEDなどに用い る際に均質で緻密な高輝度蛍光膜を形成することが可能 であり、しかも、高純度で化学組成が均一であるために 発光特性の優れたテルビウム付活珪酸イットリウム蛍光 体を安価に製造する方法を提供することができる。

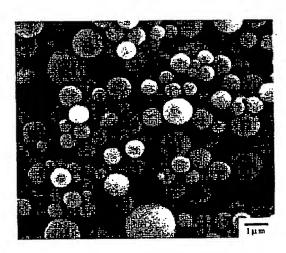
【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1の蛍光体の走査型電子顕微鏡写真 【図2】実施例3、比較例3、比較例4の蛍光体の粉末 X線回折パターン

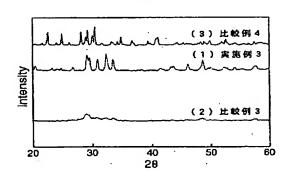
【図3】実施例3の蛍光体の走査型電子顕微鏡写真

【図4】比較例4の蛍光体の走査型電子顕微鏡写真

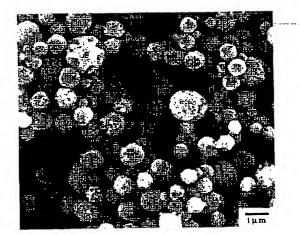
[図1]



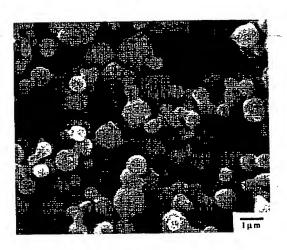
[図2]



【図3】



[図4]



フロントページの続き

(72)発明者 朴 勝彬 大韓民国 大田市 儒城区 新星洞 ハン ウル アパト 107-701

F ターム(参考) 4H001 CF01 XA08 XA14 XA39 YA65

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)